

日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

UN90300d-UP
(1)
#5
1-29-01
J. Antis
JCS 111 U.S. PTO
09/661481
09/14/00

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 1999年 9月16日

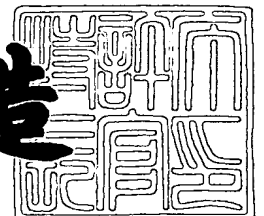
出願番号
Application Number: 平成11年特許願第261628号

出願人
Applicant(s): 株式会社ウシオ総合技術研究所
日本電気株式会社

2000年 8月25日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3067638

Docket A-379

Express Mail #EL6960743350S

【書類名】	特許願	
【整理番号】	NUS990118	
【提出日】	平成11年 9月16日	
【あて先】	特許庁長官殿	
【国際特許分類】	H03S 3/00	
【発明者】		
【住所又は居所】	静岡県御殿場市駒門 1 - 9 0	株
	式会社ウシオ総合技術研究所	
【氏名】	柿崎 弘司	
【発明者】		
【住所又は居所】	静岡県御殿場市駒門 1 - 9 0	株
	式会社ウシオ総合技術研究所	
【氏名】	斉藤 隆志	
【発明者】		
【住所又は居所】	静岡県御殿場市駒門 1 - 9 0	株
	式会社ウシオ総合技術研究所	
【氏名】	渡邊 英典	
【特許出願人】		
【識別番号】	397060245	
【氏名又は名称】	株式会社ウシオ総合技術研究所	
【特許出願人】		
【識別番号】	000004237	
【氏名又は名称】	日本電気株式会社	
【代理人】		
【識別番号】	100097777	
【弁理士】		
【氏名又は名称】	荻澤 弘	
【選任した代理人】		
【識別番号】	100088041	

【弁理士】

【氏名又は名称】 阿部龍吉

【選任した代理人】

【識別番号】 100092495

【弁理士】

【氏名又は名称】 蛭川昌信

【選任した代理人】

【識別番号】 100092509

【弁理士】

【氏名又は名称】 白井博樹

【選任した代理人】

【識別番号】 100095120

【弁理士】

【氏名又は名称】 内田亘彦

【選任した代理人】

【識別番号】 100095980

【弁理士】

【氏名又は名称】 菅井英雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100094787

【弁理士】

【氏名又は名称】 青木健二

【選任した代理人】

【識別番号】 100091971

【弁理士】

【氏名又は名称】 米澤 明

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014960

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9811722

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 A r F エキシマレーザ装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 磁気パルス圧縮回路の出力端に接続され、レーザチェンバー内に配置された一对のレーザ放電電極を有する A r F エキシマレーザ装置において、

極性が反転する 1 パルスの放電振動電流波形の始めの半周期と、それに続く少なくとも 1 つの半周期によってレーザ発振動作をするように構成されていることを特徴とする A r F エキシマレーザ装置。

【請求項 2】 前記磁気パルス圧縮回路は、第 1 の磁気スイッチと第 1 のコンデンサからなる直列回路の両端に第 2 のコンデンサが接続され、前記第 1 の磁気スイッチと前記第 2 のコンデンサとの接続点に第 2 の磁気スイッチの一端が接続され、前記第 2 の磁気スイッチの他端と前記第 2 のコンデンサの他端とが前記の出力端を構成しており、

前記第 2 のコンデンサの容量が $12 \sim 16 \text{ nF}$ 、前記出力端間に前記一对のレーザ放電電極と並列に接続されたレーザ装置のピーキングコンデンサの容量が $10 \sim 16 \text{ nF}$ 、前記ピーキングコンデンサと前記一对のレーザ放電電極とが形成する回路ループのインダクタンスが $5 \sim 8 \text{ nH}$ 、前記一对のレーザ放電電極間距離が $15 \sim 20 \text{ mm}$ 、前記レーザチェンバー内のフッ素分圧がレーザガスの全圧の 0.12% 未満であるとき、

前記一对のレーザ放電電極間に印加される電圧のブレイクダウンが発生するまでの立ち上がり時間が 80 ns 以下であることを特徴とする請求項 1 記載の A r F エキシマレーザ装置。

【請求項 3】 前記一对のレーザ放電電極間にブレイクダウンが発生するときの電圧が $18 \sim 28 \text{ kV}$ であり、前記電圧の立ち上がり時間が 40 ns 以上であることを特徴とする請求項 2 記載の A r F エキシマレーザ装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ArFエキシマレーザ装置に関し、特に、発振パルス幅を長くした高繰り返しArFエキシマレーザ装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

半導体集積回路の微細化、高集積化につれて、その製造用の投影露光装置においては解像力の向上が要請されている。このため、露光用光源から放出される露光光の短波長化が進められており、次世代の半導体リソグラフィ用光源として、波長193nmのArFエキシマレーザ装置が有力である。

【0003】

ここで、ArFエキシマレーザ装置は、発振パルス幅(T_{is})が20ns程度であるため、出力光のピークパワーが大きく、また、短波長であることから光子エネルギーが高いという特徴がある。そのため、従来の露光用光源である水銀ランプやKrFエキシマレーザ装置より2光子吸収の発生確率が大きく、投影露光装置の光学素子にコンパクション(屈折率上昇)等のダメージが発生し、投影露光装置の性能低下を招くという問題が生じる。ここで、発振パルス幅(T_{is})は以下の式で定義される。ただし、 $P(t)$ は時間 t に依存したレーザ強度である。

【0004】

$$T_{is} = [\int P(t) dt]^2 / \int P^2(t) dt$$

したがって、上記ような問題を回避するために、1パルスのエネルギーを変えずに、発振パルス幅を長く(ロングパルス化)して、出力光のピークパワーを低減することが求められており、例えば、30ns以上のパルス幅が求められている。

【0005】

このようなArFエキシマレーザ装置のロングパルス化を実現するための励起回路については、現在まで特別の提案はない。しかしながら、レーザ媒質の異なるエキシマレーザ装置のロングパルス化については、従来いくつかの提案がなされている。

【0006】

一般に、エキシマレーザ装置においては、主電極間を流れる放電電流は振動電流であり、図 8 に波形図を示すように、振動電流の最初の $1/2$ 周期がレーザ発振に寄与することが知られている（前田三男編「エキシマレーザ」第 64 頁（株）学会出版センター 1983 年 8 月 20 日初版）。

【0007】

従来技術は、ロングパルス化のために、上記した最初の $1/2$ 周期のパルス幅を広げることを意図している。例えば、特開昭 62-2683 号においては、図 9 に示すように、XeCl エキシマレーザ装置の励起回路において、主放電電極の一方にインダクタンス L_a を付加する例が開示されている。また、「レーザ研究」第 15 巻第 7 号第 63～72 頁には、XeCl エキシマレーザ装置の励起回路において、PFN (Pulse Forming Network) 回路を適用する例が示されている。

【0008】

ArF エキシマレーザ装置においても、上記従来技術を適用すれば、ArF エキシマレーザ装置から放出される発振パルスレーザ光のロングパルス化を実現することが可能であると考えられる。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

昨今、半導体製造用の露光処理のスループット向上の見地から、露光用エキシマレーザ装置には 2 kHz 以上の高繰返し発振動作が要請され始めている。図 9 に示すように、主放電回路にインダクタンスが付加されている従来技術においては、このような高繰返し発振動作でロングパルス化を実現しようとすると、レーザ発振効率が極めて悪くなり、実際上実現することは困難である。

【0010】

本発明は従来技術のこのような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、高繰返し発振動作の ArF エキシマレーザ装置において、発振パルス幅をロングパルス化することである。

【0011】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成する本発明のArFエキシマレーザ装置は、磁気パルス圧縮回路の出力端に接続され、レーザチェンバー内に配置された一对のレーザ放電電極を有するArFエキシマレーザ装置において、極性が反転する1パルスの放電振動電流波形の始めの半周期と、それに続く少なくとも1つの半周期によってレーザ発振動作をするように構成されていることを特徴とするものである。

【0012】

この場合、その磁気パルス圧縮回路は、第1の磁気スイッチと第1のコンデンサからなる直列回路の両端に第2のコンデンサが接続され、第1の磁気スイッチと第2のコンデンサとの接続点に第2の磁気スイッチの一端が接続され、第2の磁気スイッチの他端と第2のコンデンサの他端とが上記の出力端を構成しており、第2のコンデンサの容量が12～16 nF、上記の出力端間に一对のレーザ放電電極と並列に接続されたレーザ装置のピーキングコンデンサの容量が10～16 nF、ピーキングコンデンサと一对のレーザ放電電極とが形成する回路ループのインダクタンスが5～8 nH、一对のレーザ放電電極間距離が15～20 mm、レーザチェンバー内のフッ素分圧がレーザガスの全圧の0.12%未満であるとき、一对のレーザ放電電極間に印加される電圧のブレイクダウンが発生するまでの立ち上がり時間が80 ns以下であることを特徴とするものである。

【0013】

また、一对のレーザ放電電極間にブレイクダウンが発生するときの電圧が18～28 kVであり、その電圧の立ち上がり時間が40 ns以上であることが望ましい。

【0014】

以上のように、極性が反転する1パルスの放電振動電流波形の始めの半周期と、それに続く少なくとも1つの半周期によってレーザ発振動作をするように構成することにより、繰り返し周波数2 kHz以上、発振パルス幅30 ns以上の高繰り返しロングパルス化ArFエキシマレーザ装置を実現することができる。

【0015】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の原理とその実施例について、図面に基づいて説明する。

【0016】

本発明者等は、従来とは全く異なったアプローチをとることにより、ArFエキシマレーザ装置の高繰返しロングパルス化を実現することに成功した。まず、以下にその原理を説明する。

【0017】

発明者等は、鋭意検討した結果、放電電極間を流れる振動電流の周期を短くし、かつ、電流のピーク値が大きくなるように回路定数を定めることにより、ロングパルス化を実現することが可能であることを見出した。

【0018】

すなわち、上記したように、従来は、振動電流の最初の1/2周期のみがレーザ発振に寄与すると考えられ、実際、振動電流の最初の1/2周期以降の期間においてはレーザ発振動作を行っていなかったが、図1に波形図を示すように、放電電極間を流れる振動電流の周期を短くし、かつ、電流のピーク値が大きくなるように回路定数を定めることにより（具体的な回路構成、回路定数は後述する。）、振動電流の最初の1/2周期とそれに続く少なくとも1つの1/2周期においても、レーザガスの励起を行わせて、レーザ発振動作を持続させることによりロングパルス化が可能となった。

【0019】

以下、本発明のArFエキシマレーザ装置とその励起回路の具体例を示す。

【0020】

図2はArFエキシマレーザ装置のレーザ発振方向に垂直な断面図であり、レーザキャビティ1内にレーザガス2（ArガスとF₂ガスとNeガスの混合ガス）が満たされており、そのレーザガス2を励起するための主放電電極3と4がレーザ発振方向に垂直な方向に対向配置されている。この対向する主放電電極3、4間にガス流2'を形成するように不図示のファンによりレーザガス2が循環されている。一方の主放電電極4に沿って平行にレーザガス2の流れ2'の上流と下流にコロナ予備電離部10が配置されており、主放電電極3、4間に主放電を起こすパルス電圧が加わる直前にコロナ放電動作をして、紫外線6を主放電電極3、4間のレーザガス2に照射して弱電離させ、主放電電極3、4による励起を

促進させる。

【0021】

この例において、コロナ予備電離部10は、第1電極11が高純度アルミナセラミックス等の誘電体物質製の片側開放のチューブ12内に円柱状電極を挿入して構成され、第2電極13が矩形の板状体電極から構成され、第2電極13の板状体はその1つの直線状のエッジ13'近傍で屈曲されており、そのエッジ13'において第1電極11の誘電体チューブ12の外面に平行に線接触している。そして、第2電極13は、矩形の板状体の少なくともエッジ13'以外の部分に複数の開口を設けてなるものである。また、第2電極13のエッジ13'の第1電極11周辺の誘電体チューブ12の外表面への接触位置は、主放電電極3と4の間のレーザ励起空間を見込むことができる位置に設定されている。

【0022】

このようなArFエキシマレーザ装置の主放電電極3と4の間に図3に示すような励起回路により主放電電圧が、また、コロナ予備電離部10の電極11と13の間に予備放電電圧が印加される。

【0023】

図3の励起回路は、可飽和リアクトルからなる3個の磁気スイッチSL0、SL1、SL2を用いた2段の磁気パルス圧縮回路からなる。磁気スイッチSL0は固体スイッチSW保護用のものであり、第1の磁気スイッチSL1と第2の磁気スイッチSL2により2段の磁気パルス圧縮回路を構成している。

【0024】

図3に従って回路の構成と動作を以下に説明する。まず、高電圧電源HVの電圧が所定の値に調整され、磁気スイッチSL0、インダクタンスL1を介して主コンデンサC0が充電される。このとき、固体スイッチSWはオフになっている。主コンデンサC0の充電が完了し、固体スイッチSWがオンとなったとき、固体スイッチSW両端にかかる電圧は磁気スイッチSL0の両端にかかるよう移り、固体スイッチSWを保護する。磁気スイッチSL0の両端にかかる主コンデンサC0の充電電圧V0の時間積分値が磁気スイッチSL0の特性で決まる限界値に達すると、磁気スイッチSL0が飽和して磁気スイッチが入り、主コンデンサ

C0、磁気スイッチSL0、固体スイッチSW、コンデンサC1のループに電流が流れ、主コンデンサC0に蓄えられた電荷が移行してコンデンサC1に充電される。

【0025】

この後、コンデンサC1における電圧V1の時間積分値が磁気スイッチSL1の特性で決まる限界値に達すると、磁気スイッチSL1が飽和して磁気スイッチが入り、コンデンサC1、コンデンサC2、磁気スイッチSL2のループに電流が流れ、コンデンサC1に蓄えられた電荷が移行してコンデンサC2に充電される。

【0026】

さらにこの後、コンデンサC2における電圧V2の時間積分値が磁気スイッチSL2の特性で決まる限界値に達すると、磁気スイッチSL2が飽和して磁気スイッチが入り、コンデンサC2、ピーキングコンデンサCp、磁気スイッチSL2のループに電流が流れ、コンデンサC2に蓄えられた電荷が移行してピーキングコンデンサCpが充電される。

【0027】

図2の説明から明らかなように、予備電離のためのコロナ放電は、誘電体チューブ12と第2電極13とが接触している個所を基点として誘電体チューブ12の外周面に発生するが、図3のピーキングコンデンサCpの充電が進むにつれてその電圧V3が上昇し、V3が所定の電圧になるとコロナ予備電離部の誘電体チューブ12表面にコロナ放電が発生する。このコロナ放電によって誘電体チューブ12の表面に紫外線6が発生し、主放電電極3、4間のレーザ媒質であるレーザガス2が予備電離される。

【0028】

ピーキングコンデンサCpの充電がさらに進むにつれて、ピーキングコンデンサCpの電圧V3が上昇し、この電圧V3がある値（ブレイクダウン電圧）Vbに達すると、主放電電極3、4間のレーザガス2が絶縁破壊されて主放電が開始し、この主放電によりレーザ媒質が励起され、レーザ光が発生する。

【0029】

この後、主放電によりピーキングコンデンサ C_p の電圧が急速に低下し、やがて充電開始前の状態に戻る。

【0030】

このような放電動作が固体スイッチ SW のスイッチング動作によって繰り返し行なわれることにより、所定の繰り返し周波数でのパルスレーザ発振が行われる。

【0031】

ここで、磁気スイッチ $SL1$ 、 $SL2$ 及びコンデンサ $C1$ 、 $C2$ で構成される各段の容量移行型回路のインダクタンスを後段に行くにつれて小さくなるように設定することにより、各段を流れる電流パルスのパルス幅が順次狭くなるようなパルス圧縮動作が行われ、主放電電極 3、4 間に短パルスの強い放電が実現される。

【0032】

図4に上記のような励起回路のコンデンサ $C1$ 、 $C2$ 、ピーキングコンデンサ C_p の位置に生じる電圧波形の一例を示す。図4からパルス幅が順次圧縮されて行く様子が良く分かる。

【0033】

ところで、半導体露光用の光源としての ArF エキシマレーザ装置の場合、露光に必要なレーザ出力エネルギーからそれに必要な放電体積が自ずから決まり、その放電体積から主放電電極 3、4 間の間隔も 15～20 mm 程度ある必要がある。また、そのレーザ出力エネルギーはピーキングコンデンサ C_p の容量で決まるので、半導体露光用の光源として必要なピーキングコンデンサ C_p の容量は 10～16 nF である。

【0034】

ここで、上記したように、本発明に基づいて、主放電電極 3、4 間を流れる振動電流の最初の $1/2$ 周期以降においても、レーザ発振を持続させるためには、まず、電流のピーク値が大きくなるように回路定数を定める必要がある。電流のピーク値を大きくするには、主放電電極 3、4 間で放電が開始する電圧（ブレークダウン電圧） V_b が主放電電極 3、4 間に加えられる電圧の立ち上がりに依存

し、立上り時間が高速である場合に放電開始電圧 V_b が高くなる（過電圧の発生）ので、その印加電圧を急激に上昇するようにする必要がある。ピーキングコンデンサ C_p に対する第 2 のコンデンサ C_2 の容量が大きければ大きい程その電圧の立ち上がりは急激になり望ましいが、一方で、第 2 のコンデンサ C_2 の容量を大きくすればする程、レーザ装置全体を駆動のために必要なエネルギーが大きくなり、レーザ装置の効率が低下してしまうので、第 2 のコンデンサ C_2 の容量には限界があり、半導体露光用の光源としての ArF エキシマレーザ装置の場合、 $12 \sim 16 \text{ nF}$ に設定される。

【0035】

また、主放電電極 3、4 間を流れる振動電流の 2 番目以降の $1/2$ 周期の電流のピーク値を大きくして 2 番目以降の $1/2$ 周期においてもレーザ発振を行わせるには、レーザガス 2 の電気抵抗を小さくする必要がある。ArF においては、 $\text{Ar} + \text{F}_2 + \text{Ne}$ からなる $3 \sim 4$ 気圧のレーザガスを用いる場合に、フッ素分圧が小さい程抵抗が小さくなるので、レーザガスの全圧に対するフッ素分圧を 0.12% 未満にすることが望ましい。

【0036】

また、前記のように、主放電電極 3、4 間を流れる振動電流の最初の $1/2$ 周期以降の周期を短くすることが、2 番目以降の $1/2$ 周期においてもレーザ発振を持続させるため必要な条件である。この周期が長いと、1 つの $1/2$ 周期の後半において放電の空間的な集中が発生して必要な均一な励起が効率良く行われなくなるからである。2 番目以降の $1/2$ 周期の周期を決めるパラメータは、図 3 の励起回路のピーキングコンデンサ C_p と主放電電極 3、4 が形成するループ（放電電流回路）中の容量と浮遊インダクタンスであり、両者の積のルートがその周期に比例する。したがって、その周期を短くするには、上記放電電流回路の浮遊インダクタンスを可能な限り小さくすればよい。しかし、この浮遊インダクタンスの大きさはレーザキャビティの断面積で決まるから、實際上 $5 \sim 8 \text{ nH}$ 程度より小さくできない。

【0037】

以上のようなパラメータ範囲に選んだ条件下で、放電体積を放電幅 $5 \sim 8 \text{ mm}$

×電極間距離 15～20 mm、長さ 450～550 mm として、ブレイクダウン電圧 V_b までの立上り時間に対する出力レーザパルス幅 (T_{is}) と出力エネルギーの関係を調べたところ、図 5 のような結果が得られた。なお、ブレイクダウン電圧 V_b までの立上り時間の定義は、図 6 に示すように、主放電電極 3、4 間に印加される電圧 V_3 の最初の $1/2$ 周期の立ち上がり部の最も急峻になる部分を直線近似し、その直線が電圧 0 の直線と交差する点からブレイクダウン電圧 V_b に至る点までの時間である。

【0038】

図 5 の結果より、立上り時間が 40 ns より小さいとレーザ光出力が低下し、所望の出力が得られなかった。また、立上り時間が 80 ns より大きい場合、出力するレーザ光パルス幅が減少し、所望のパルス幅を得ることができなかった。

【0039】

このように、立上り時間が 40 ns より小さい場合にレーザ光出力が低下するのは、コロナ予備電離が開始してから主放電が開始するまでの遅延時間が確保できないためと考えられる（コロナ予備電離は、主放電電極 3、4 間に加わるパルス電圧 V_3 を分圧して得た電圧をコロナ予備電離部 10 に印加することによって行っている。）。すなわち、立上り時間が短すぎ、レーザガスが十分に予備電離されないまま主放電が開始するため、レーザガスの励起が不十分なためにレーザ出力が低下したものと考えられる。

【0040】

一方、立上り時間が 80 ns より大きい場合は立上り時間が長すぎ、ブレイクダウン電圧 V_b の到達値が小さいために、第 2 の $1/2$ 周期分で発振せず、パルス幅が短くなったと考えられる。

【0041】

一般に、立上り時間が高速である場合には、放電開始電圧 V_b が高くなり（過電圧の発生）、また、レーザ媒質の励起エネルギーである放電入力 ($1/2 \times C_p V_b^2$) が大きくなるので、発振効率が上昇する。立上り時間が 80 ns より大きい場合は、放電開始電圧 V_b が高くならず、放電が不安定になりやすく、また、放電入力が小さく、発振効率が低くなったため、図 1 に示す電流波形におい

て、最初の $1/2$ 周期以降の期間において最早レーザ発振に寄与できなくなり、そのため発振パルス幅が減少したものと考えられる。

【0042】

以上の検討において、立上り時間 40 ns から 80 ns において必要とされる放電開始電圧 V_b は $18 \sim 28\text{ kV}$ であった。

【0043】

なお、上記の立上り時間の調整には、第2のコンデンサ C_2 、ピーキングコンデンサ C_p の容量、第2の磁気スイッチ SL_2 の残留インダクタンス、ピーキングコンデンサ C_p の充電電流回路中の浮遊インダクタンスを調整して実現した。

【0044】

図7に、一例として、第2のコンデンサ C_2 の容量 14 nF 、ピーキングコンデンサ C_p の容量 12 nF 、放電電流回路の浮遊インダクタンス 6 nH 、放電電極間距離 18 mm 、放電開始電圧 26 kV 、フッ素分圧 0.08% 、有効放電長 500 m とした場合の、放電電極間電圧と、放電電極間に流れる電流と、レーザ出力光波形とを示す。

【0045】

このように、本発明に基づいて、従来とは全く異なる新規な考え方にに基づき、以上のような構成をとることにより、繰り返し周波数 2 kHz 以上、パルス幅 (T_{is}) 30 ns 以上の高繰返しロングパルス化 ArF エキシマレーザ装置を実現することに成功した。

【0046】

以上、本発明の ArF エキシマレーザ装置をその原理と実施例に基づいて説明してきたが、本発明はこれら実施例に限定されず種々の変形が可能である。

【0047】

【発明の効果】

以上の説明から明らかなように、本発明の ArF エキシマレーザ装置によると、極性が反転する1パルスの放電振動電流波形の始めの半周期と、それに続く少なくとも1つの半周期によってレーザ発振動作をするように構成することにより、繰り返し周波数 2 kHz 以上、発振パルス幅 30 ns 以上の特に半導体露光用

光源に適した高繰返しロングパルス化 A r F エキシマレーザ装置を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の A r F エキシマレーザ装置の原理を説明するための波形図である。

【図 2】

本発明を適用する A r F エキシマレーザ装置の一例のレーザ発振方向に垂直な断面図である。

【図 3】

本発明に基づく一例の励起回路を示す回路図である。

【図 4】

図 3 の励起回路の各コンデンサ位置に生じる電圧波形の一例を示す図である。

【図 5】

ブレイクダウン電圧までの立上り時間に対するレーザパルス幅とレーザ出力エネルギーの関係を調べた結果を示す図である。

【図 6】

立上り時間の定義を説明するための図である。

【図 7】

本発明に基づく 1 実施例の放電電極間電圧と放電電極間に流れる電流とレーザ出力光波形とを示す図である。

【図 8】

従来のエキシマレーザ装置における放電電流とレーザ光強度を示す図である。

【図 9】

従来のロングパルス化のためのエキシマレーザ装置の励起回路を示す回路図である。

【符号の説明】

- 1 … レーザキャビティ
- 2 … レーザガス
- 2' … レーザガス流

3、4…主放電電極

6…紫外線

1 0…コロナ予備電離部

1 1…コロナ予備電離部第 1 電極

1 2…誘電体チューブ

1 3…コロナ予備電離部第 2 電極

1 3' …エッチ

S L 0…固体スイッチ保護用磁気スイッチ

S L 1…第 1 の磁気スイッチ

S L 2…第 2 の磁気スイッチ

H V…高電圧電源

L 1…インダクタンス

S W…固体スイッチ

C 0…主コンデンサ

C 1…第 1 のコンデンサ

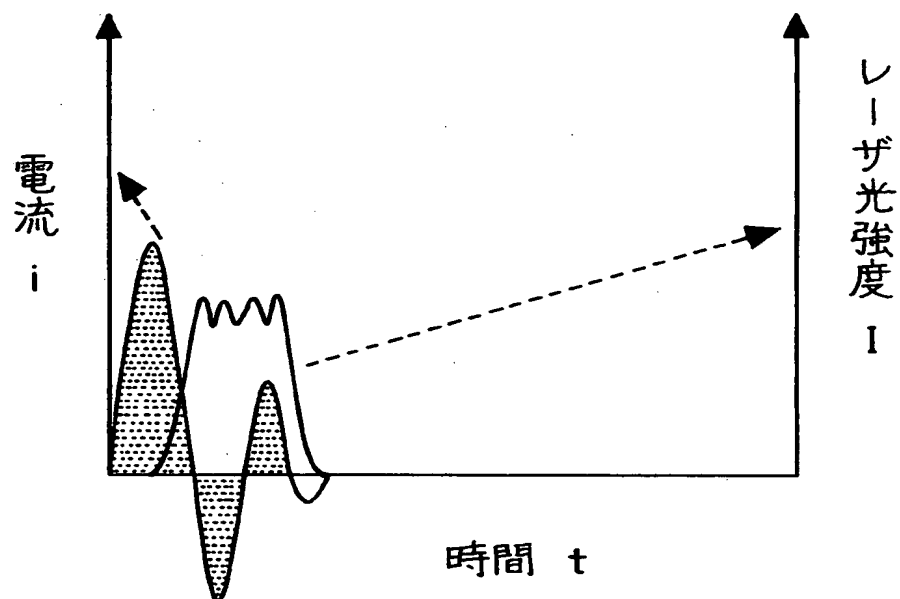
C 2…第 2 のコンデンサ

C p…ピーキングコンデンサ

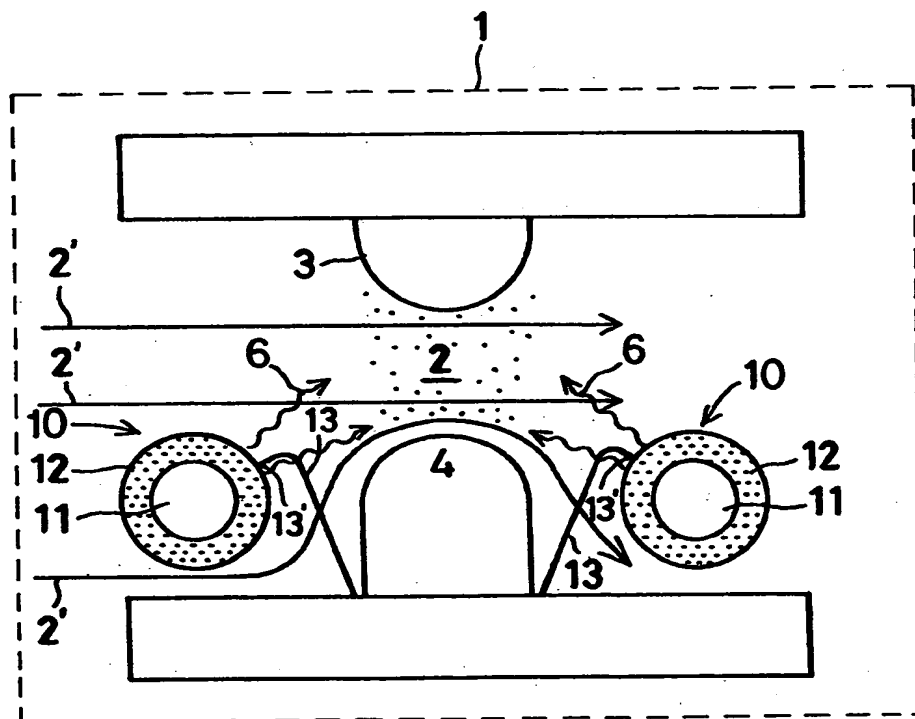
【書類名】

図面

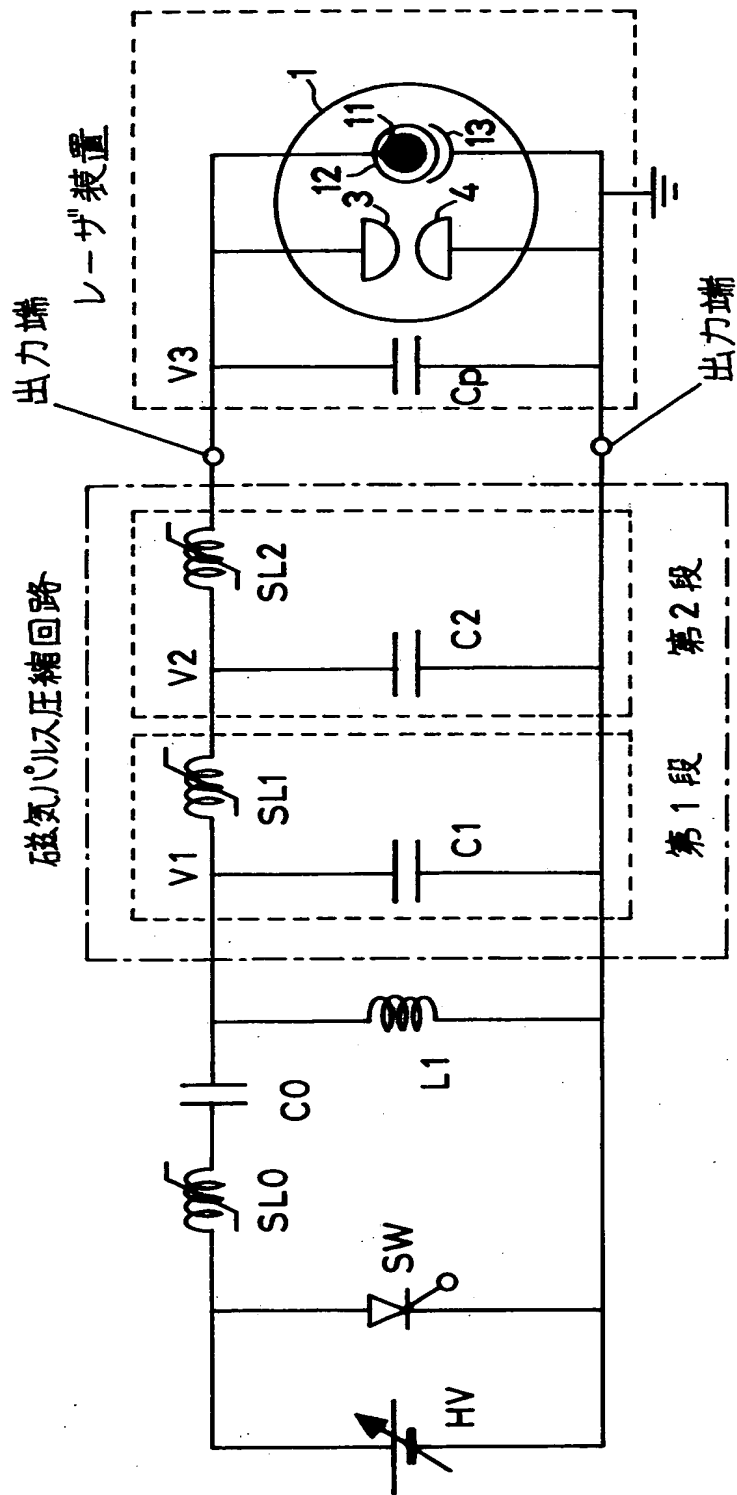
【図 1】



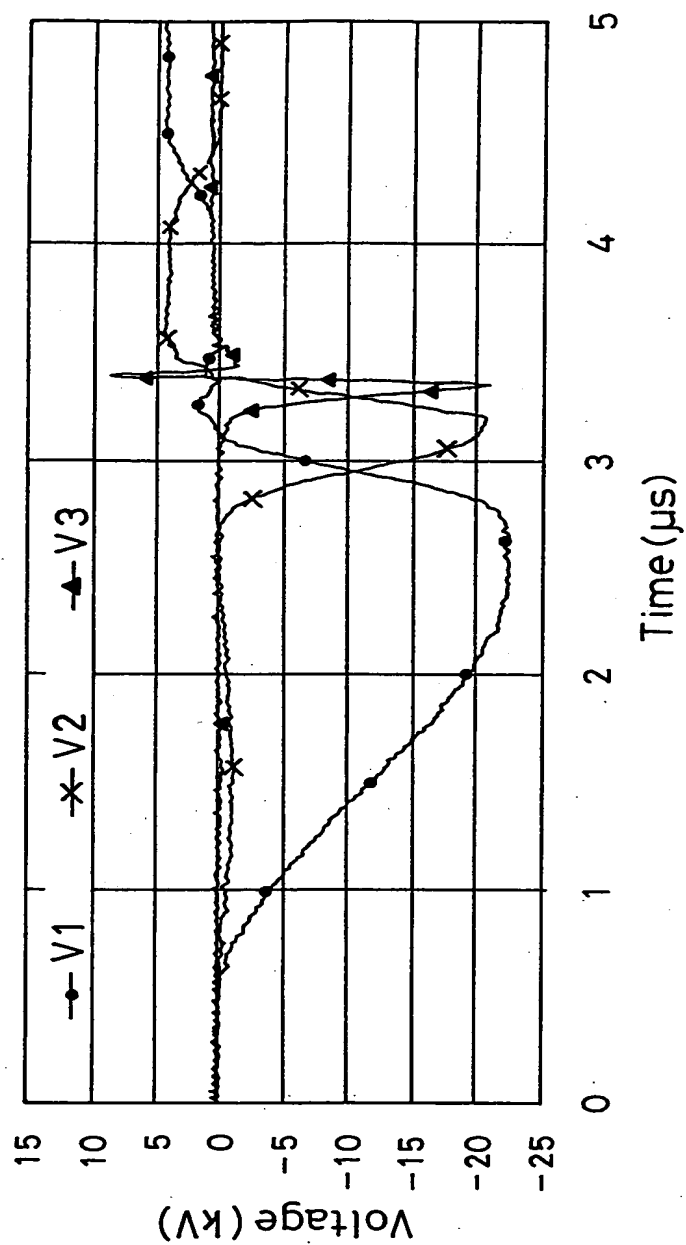
【図 2】



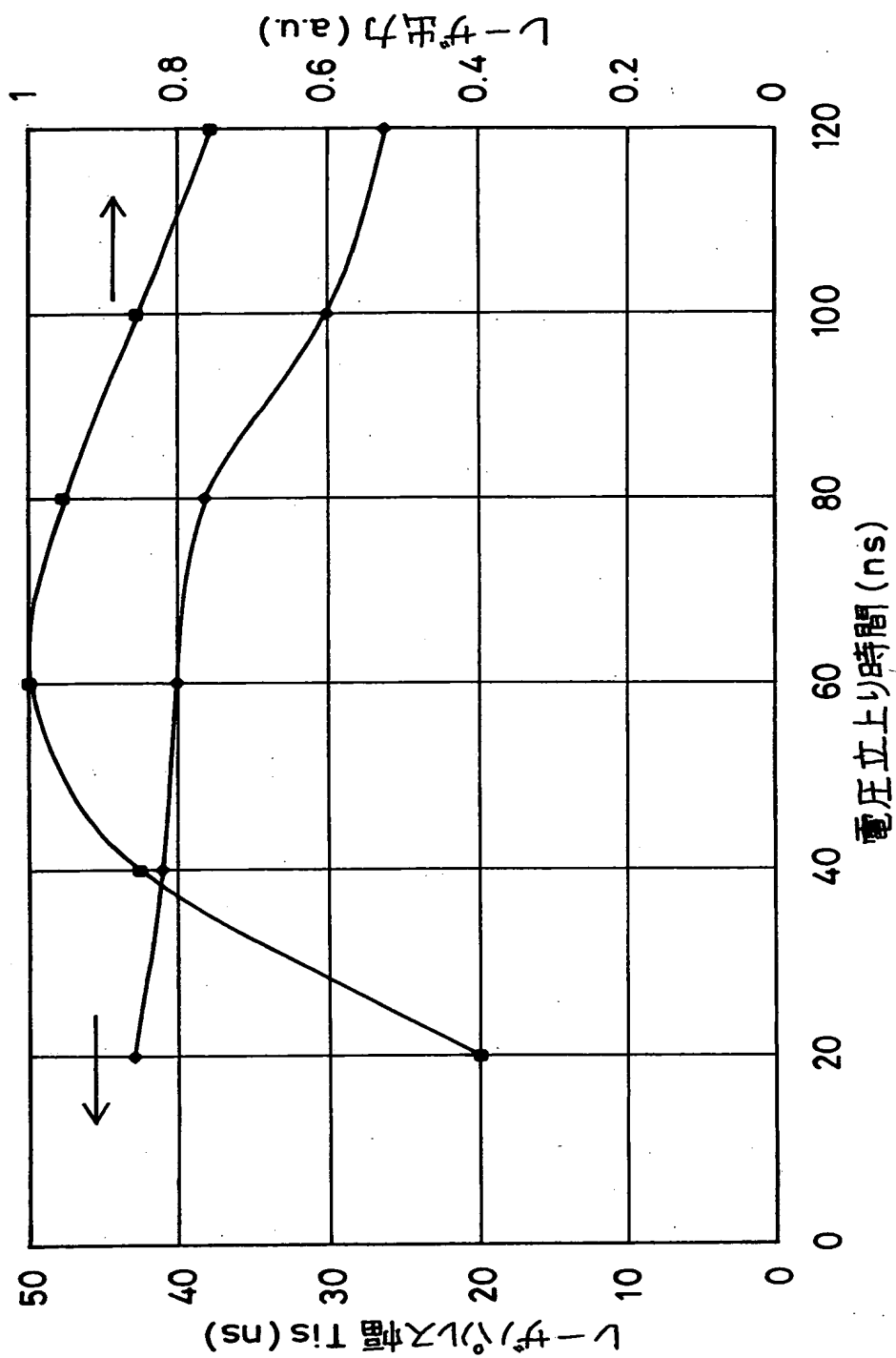
【図 3】



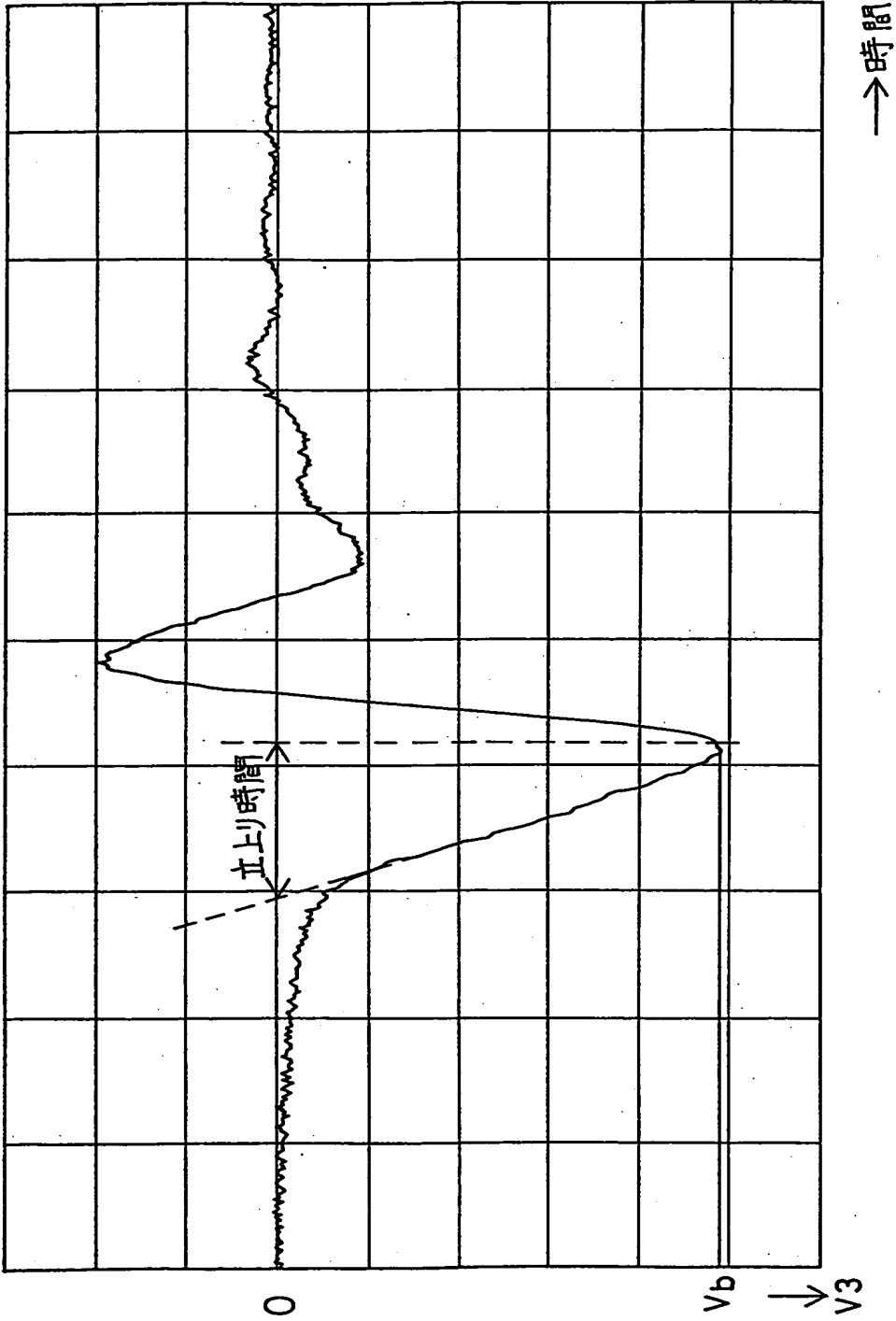
【図 4】



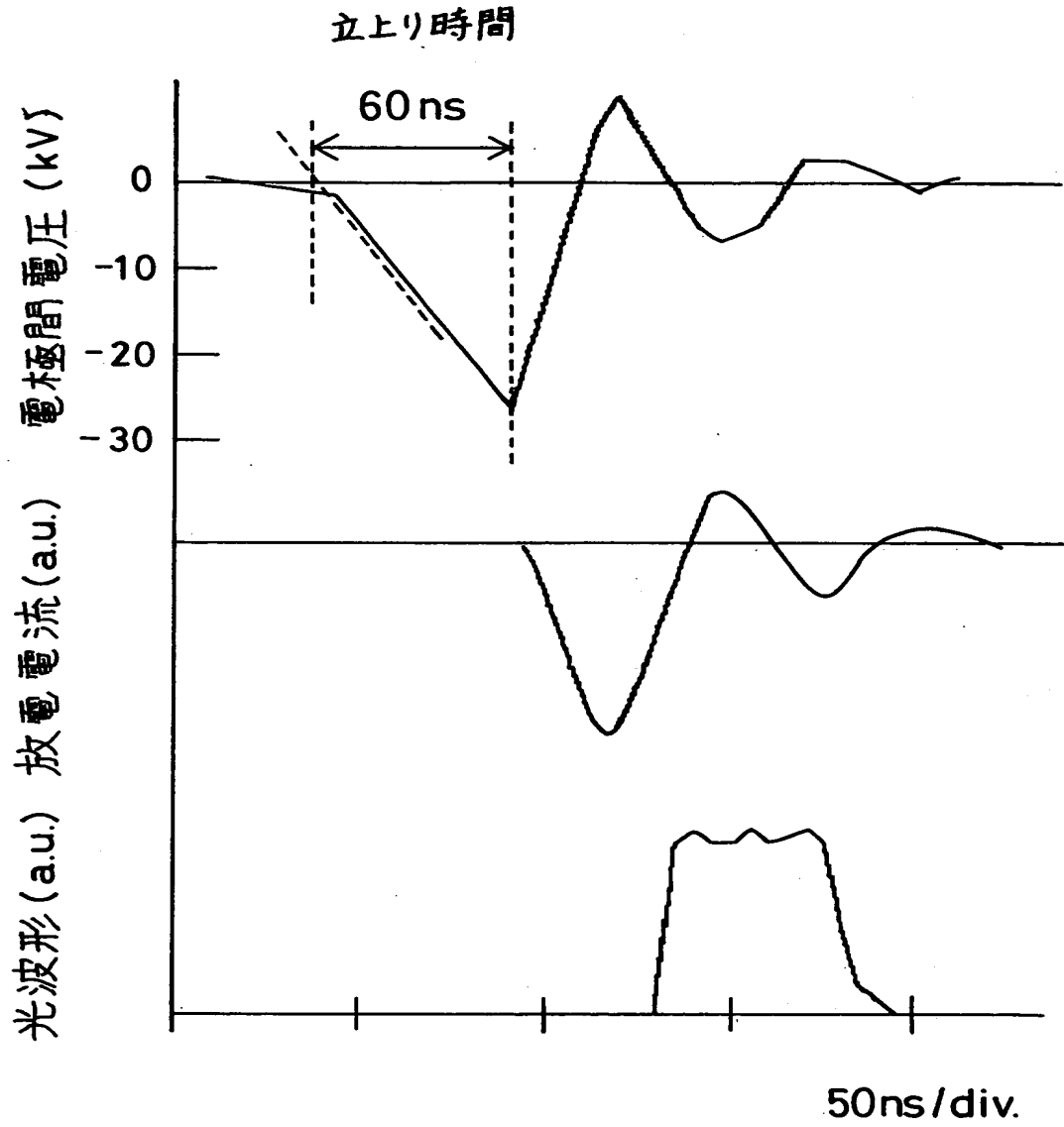
【図 5】



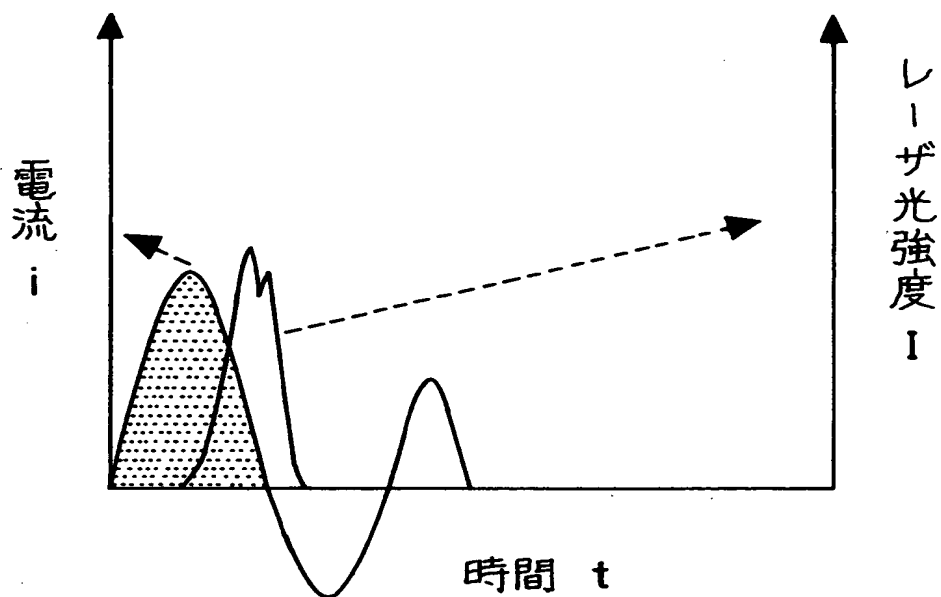
【図 6】



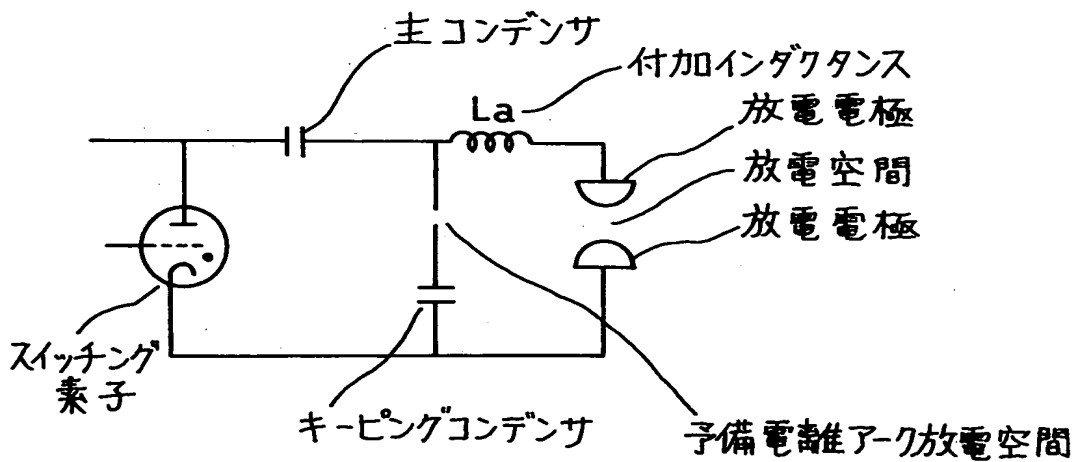
【図 7】



【図 8】



【図 9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高繰返し発振動作の A r F エキシマレーザ装置において、発振パルス幅をロングパルス化すること。

【解決手段】 磁気パルス圧縮回路の出力端に接続され、レーザチェンバー内に配置された一対のレーザ放電電極を有する A r F エキシマレーザ装置において、放電電極間を流れる振動電流の周期を短くし、かつ、電流のピーク値が大きくなるように回路定数を定めることにより、振動電流の最初の $1/2$ 周期とそれに続く少なくとも 1 つの $1/2$ 周期においても、レーザガスの励起を行わせて、レーザ発振動作を持続させることによりロングパルス化を可能とする。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [397060245]

1. 変更年月日 1997年10月 2日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都港区芝1丁目11番11号

氏 名 株式会社ウシオ総合技術研究所

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000004237]

1. 変更年月日	1990年 8月29日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都港区芝五丁目7番1号
氏 名	日本電気株式会社